## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-319575

(43)Date of publication of application: 03.12.1996

(51)Int.CI. C23C 18/31 C01G 55/00

C01G 55/00 C23C 18/18

(21)Application number : 07-126544 (71)Applicant : FUJI SEIKO HONSHA:KK

(22)Date of filing: 25.05.1995 (72)Inventor: TAKEDA KIYOHARU MIYAKE MIKIO

(54) METHOD FOR METAL-PLATING CARBON FINE GRAIN

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a uniform metallic film on the surface of carbon fine grains.

CONSTITUTION: Carbon fine grains constituted of mesophase spherulites are subjected to oxidation treatment, are deposited with Pd (NH3)4Cl2 by impregnation and are applied with electroless plating. By the oxidation treatment, acidic functional groups are introduced into the surface of the spherulites, Pd is deposided over the acidic functional groups, and by the electroless plating, a uniform metallic film can be formed via Pd.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

PTO: 2009-0578

Japanese Published Unexamined Patent Application (A) No. 08-319575, published December 3, 1996; Application Filing No. 7-126544, filed May 25, 1995; Inventor(s): Kiyoharu Takeda; Assignee: Fiji Seiko Corporation; Japanese Title: Metal Plating Method for Micro Carbon Particles

# METAL PLATING METHOD FOR MICRO CARBON PARTICLES CLAIM(S)

- A metal plating method for a micro carbon particle whereby the micro carbon particle composed of meso-phase spherulite is oxidized, impregnated with Pd (NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>, and put to electroless plating.
- 2) The metal plating method for a micro carbon particle, as cited in Claim 1, whereby a reductant and a complexing agent are used in combination when said electroless plating is conducted.
- 3) The metal plating method for a micro carbon particle, as cited in Claim 1 or Claim 2, whereby pH of the plating solution is controlled when said electroless plating is conducted.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

(0001)

(Field of Industrial Application)

The present invention pertains to a method to plate a metal on a carbon micro particle whereby a uniform metal film can be formed on the surface of a micro carbon particle.

(0002)

(Prior Art)

By forming a ferromagnetic metal film on the surface of a micro carbon particle having a particle size of nearly a few  $\mu m$  diameter, a magnetic fluid for vacuum sealing a rotary bearing and a filler for a paint for electromagnetic wave shielding can be produced. Also, by forming a general conductive metal film, it can be used for a conductive toner or filler.

(0003)

On the other hand, as a method for metal plating of powder, a silane coupling method is generally known. In this method, first, an aminosilane coupling agent is diluted with a mixed solvent of water and ethanol, and powder is fed into it to treat the powder with silane coupling. Subsequently, Pd is carried by the powder by chemical bonding to apply electroless metal plating to Pd.

(0004)

(Problems of the Prior Art to Be Addressed)

If the aforementioned prior art is used, handling of silane coupling agent is risky for its being very toxic, so it was unavoidable to use an extremely tedious operation control, which was a problem. When a general carbon black is used as the micro carbon particle, all particles tend to coagulate into an aggregate, making it extremely difficult to form an uniform film on the surface of each particle, which is a problem.

(0005)

Accordingly, the present invention, to solve the aforementioned problems, attempts to present a metal plating method for carbon particles, wherein by using a mesophase spherulite as the micro carbon particle and by using, instead of silane coupling, impregnation of Pd (NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>, a uniform metal film can be formed on the surface of each particle.

(0006)

(Means to Solve the Problems)

The content of the present invention that accomplishes the aforementioned objective is to apply oxidization treatment to the micro carbon particle composed of meso-phase spherulite, make the micro carbon

3

particle impregnated with Pd (NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>, and to apply electroless plating to the micro carbon particle.

(0007)

Also, when the electroless plating is conducted, a reductant and a complexing agent may be used in combination.

(8000)

Also, when the electroless plating is conducted, the pH of the plating solution may be controlled.

(0009)

(Operation)

With the content of the present invention, the meso-phase spherulite is composed of lamella structure wherein the edge of an aromatic ring is exposed to the surface, so by oxidation treatment, hydrophilic acidic functional groups, such a hydroxyl group and a carboxylic group, can be introduced to the surface. The oxidation treatment can be conducted by immersing the meso-phase spherulite in a properly concentrated oxidant solution, such as nitric acid, sulfuric acid, and hydrogen peroxide, and by heating it in the air.

(0010)

As for the impregnation of  $Pd(NH_3)_4Cl_2$ , for example, the oxidized spherulite is put in a solution containing 5 mM of  $Pd(NH_3)_4Cl_2$  (pH 11) and is put to pressure reduction. The acidic functional group on the surface of the spherulite has discharged protons in a strong alkali solution and is charged with negative electricity therefore can easily attract the  $[Pd(NH_3)_4]^{2^+}$ . (0011)

For the electroless plating, a plating bath is used. If the plating solution composed of Ni source or Cu source, reductant, and of complexing agent is prepared and the spherulite impregnated with Pd is put in the solution, a uniform Ni film or Cu film can be formed on the surface of spherulite.

(0012)

As for the Ni source, nickel sulfate, and nickel chloride can be used. As for the Cu source, copper sulfate and copper chloride can be used. As for the reductant, sodium phosphosphite, hydrogenated boron potassium and hydrazine can be used. As for the complexing agent, sodium phosphate 2, ammonia, ethylene diamine, glycine, and pyridine can be used. The reductant reduces the Pd on the spherulite surface, and the complexing agent prevents the plating solution from being deteriorated.

(0013)

When the electroless plating is conducted, by controlling pH to a constant level by a NaOH solution, a film thickness with even more uniform can be formed on the spherulite surface.

(0014)

(Advantage of the Invention)

As explained above, according to the present invention, by using a mesophase spherulite and making it impregnated with Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>, Pd can be carried by the spherulite surface uniformly via a hydrophilic acidic functional group. Since a uniform metal film can be formed via this Pd, handling and operation control in the whole process become easy, and the produced produce quality is extremely excellent, which produces an excellent effect.

(0015)

(Embodiment Example 1)

The micro carbon particle composed of meso-phase spherulite with particle size 6  $\mu$ m was put in a 20% nitric acid solution and oxidized at 100°C for 10 hours. On the unprocessed spherulite surface, the acidic functional group was hardly present, but on the oxidized spherulite surface, the acidic functional group was present by about 175  $\mu$  mol per 50 mg.

(0016)

The oxidized spherulite was put in the solution containing 5 mM Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> (pH 11), and it was impregnated with Pd at 90°C for 3 hours by using an evaporator. The amount of spherulite was 58.2 mg per solution 20 ml.

(0017)

The surface of spherulite after the impregnation was uniformly coated with Pd, and the coagulation of spherulites and that of Pd were not found. (0018)

Into the 200 ml of plating solution containing nickel sulfate 2.5 m mol, sodium phophosphite 6.5 m mol, and 2.5 m mol of sodium malate 2, 50 mg of spherulite impregnated with Pd was put in, and agitated at 60°C for 30 minutes while keeping pH at 7.0 by an NaOH solution; by so doing, the reduction of Pd and electroless Ni plating were conducted.

The surface of the produced spherulite was uniformly coated with Ni and no coagulation was found. In addition, the film thickness of Ni was about 0.8  $\mu$ m, and its saturated magnetization was 27 em  $\mu$ /g while the saturated magnetization of bulk Ni was 58.6 em  $\mu$ /g. (0020)

## (Embodiment Example 2)

When the electroless plating was conducted, the film thickness of Ni became about 2  $\mu m$  by keeping the pH at 8.0.

(0021)

(Embodiment Example 3)

The similar Ni film could be formed when the nickel sulfate in the plating solution of embodiment examples 1 and 2 was substituted by nickel chloride.

(0022)

Also, the same effect could be produced when copper sulfate or copper chloride was used instead of nickel sulfate and nickel chloride.

(0023)

(Comparative Example 1)

The oxidation process of mesophase spherulite of embodiment examples 1 and 2 was omitted.

(0024)

Then, the spherulite bodies were coagulated. The Pd was not carried by the spherulite surface and the uniform Ni film was not formed.

(0025)

(Comparison Example 2)

 $\label{eq:local_local_local_local} Instead of impregnation of Pd(NH_3)_4Cl_2 \ of embodiment examples \ 1$  and 2, reduction and impregnation of PdCl\_2 were conducted.

(Comparative Example 3)

Then, the result was the same as that of comparative example 1.

Translations U. S. Patent and Trademark Office 10/28/08 Akiko Smith

## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

特開平8-319575 (43)公開日 平成8年(1996)12月3日

(51) Int.Cl.*	徽別配号	广内整理番号	FI		技術表示箇所
C 2 3 C 18/31			C 2 3 C	18/31	A
C01G 55/00			C01G	55/00	
C 2 3 C 18/18			C 2 3 C	18/18	

		審査請求	未満求 請求項の数3 OL (全 3 頁			
(21)出顯番号	特顯平7-128544	(71)出職人	000154288 株式会社富士精工本社			
(22)出題日	平成7年(1995)5月25日		石川県能美郡根上町大浜町ヤ25番地			
		(72)発明者	竹田 清春			
特許法第30条第1項適用申請有り 平成6年12月2日、 開催の「日本エネルギー学会関西支部第39回研究発表・			石川果能美都根上町大浜町ヤ25番地 株式 会社會土精工本社内			
石油学会開西支部 において文書をも	第3回研究発表会 合同研究発表会; って発表	(72)発明者	三宅 幹夫 石川県能美郡展口町組合15 北陸先端科号 技術大学院大学内			
		(74) 代線人	弁理士 松田 鬼秋			

## (54) 【発明の名称】 炭素微粒子の金属めっき方法

## (57)【要約】

【目的】 炭素敵粒子の表面に均一な金属皮膜を形成す

【構成】 メソフェーズ球晶からなる炭素微粒子を酸化 処理し、Pd (NH2) lo Cl 2 を含複程符を、無電 解かっきを結ず、能化処理によって結成領証に機性質能 基を導入し、酸性質能器に対してPdを担持させ、無電 解めっきずることにより、Pdを介して均一な金属炭腰 を形成させることができる。 【特許請求の顧酬】

【請求項1】 メソフェーズ球晶からなる炭素徴粒子を 酸化処理し、Pd (Nia ) 4 Cl 12 を含浸担特させ、 無電解めっきを施すことを特徴とする炭素酸粒子の金属 めっき方法。

【請求項2】 無電解めっきをするに際し、還元網、錯 化剤を併用することを特徴とする請求項1記載の炭素徴 粒子の金属めっき方法。

【請求項3】 無電解めっきをするに際し、めっき液の pHを制御することを特徴とする請求項1または請求項 10 2記載の炭素微粒子の金属めっき方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、炭素微粒子の表面に 均一な金属皮膜を形成することができる炭素微粒子の金 属めっき方法に関する。

[0002]

【0003】一方、粉体に対する金属のっき方法として、いわゆるシランカップリング法が知られている。このものは、まず、水とエタノールとかみなる混合溶媒にアミノシランカップリング利を様似し、粉体を洗することによってシランカップリング処理を施す。次いで、化学結合によってPdを粉体に担持させ、Pdに対して無理解を極め、ちを捨す。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】かかる従来技術による ときは、シランカップリング剤が延減であるために、取 扱いが犯介であり、作業等理が%かて固修であるという 問題が避けるれなかった。また、炭素素製予として一般 的なカーボンブラックを使用すると、全体が陳状に凝集 し易く、各粒子の表面につって表現を形成することが極 かて開催であるという問題があった。

【0005】そこで、この発明の目的は、かかる従来技術の問題に踏み、炭素微粒子としてメソフェーズ球晶を 40 使用し、シランカップリング処理に代えてPd(N Hs)scliの含法性持ちなことによって、取扱いや代棄管理が定易であり。各粒子の表面に対一な金属成皮膜を形成することができる炭素微粒子の金属のっさ方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための平段】かかる目的を達成するためのこの発明の構成は、メソフェーズ暗晶からなる候業 総粒子を酸化処理し、Pd (NH2 ) 4 C12 を含淡担 特させ、無電解かっきを練すことをその要旨とする。 【0007】なお、無電解めっきをするに際し、避元 網、器化剤を併用することができる。

【0008】また、無電解めっきをするに際し、めっき 液のpHを制御してもよい。

[0009]

【作用】かかる売明の構成によるときは、メソフェーズ 球晶は、芳香環のエッジ部が変面に露出するラメラ構造 からなるため、般化処理することにより、水軽無、カル ボキシル基等の線水性の酸性盲能基を表面に導入するこ とができる。なお、軽化処理は、適当な濃皮の解煙、縦 酸、過酸化水素等の酸化剤水溶液に液度し、または空気 中において加熱処理して行なうことができる。

【0010】Pd(NHs)、C1:の舎浸租時は、たとえば、Pd(NHs)、C1:の舎浸租時は、たえば、Pd(NHs)、C1:の写新が落落(pH))中に載定処理済の球島を投入し、減圧する、球島表面の態性官能拠は、能アルカリ性水溶液中においてプロトンを放出し、真に帯電しているから、[Pd(NHs)):]\*\*を容殊し吸着することができる。

【0011】無電解めっきは、めっき裕による。N1源 0またはCu源と、還元朝、銀化刺とからなるめっき液を 調合し、Pdを担持させた球晶を投入すると、均一なN 1皮膜またはCu皮膜を球晶表面に形成することができ る。

【0012】なお、N:源にしては、硫酸ニッケル、塩 化ニッケル等を使用することができ、C u源としては、 硫酸網、塩化解等を使用することができる。また、選元 網としては、次亜リン酸テトリウム、水素化ホウ索カリ ウム、ヒドラジン等が使用でき、栃化剤としては、ソ つ酸 ユナトリウム、アンモニア、エチレンジアミン、グ 30 リシン、ビリジン等を使用することができる。還元剤 は、球晶表面のP d を 選元し、鎖化剤は、めっき液の劣 化を防止する。

【0013】無難解めっきをするに難し、NaOH水溶 液等によりpHを一定に制制すれば、一層均一な厚膜を 球晶表面に形成することが可能である。

[0014]

【帰卵の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、メソフェーズ転品を使用し、Pd(NHs)Cl の合透担特を採削することによって、親水性の酸化官能 基を介して球品表類にPdを一機に損持させることがで も、このPdを介して物一な金度度優を形成することが できるから、全体としての取扱いや作業管理が容易であ る上、得られる製品品質も極めて良好であるという優れ た効果がある。

[0015]

【実施例1】粒径6μmのメソフェーズ球晶からなる炭 素敵粒子を20%研輸水溶液に投入し、100℃で10 時間散化処理した。未処理の球晶表面には、2000 電能素が存在しないが、酸化処理後の球晶表面には、5 500mg当り約175μmo1の物性管球基が存在した。5

11/10/08, EAST Version: 2.3.0.3

【0016】骸化処理した球晶は、Pd(NHa)。C 12の5mM水溶液(PH11)中に投入し、エバボレータを用いて90℃で3時間りせを含液粗粉させた。な およの投入量は、水溶液20m1当り58.2mg とした。

【0017】含浸粗持後の球晶は、Pdによって表面が一様に被覆されており、球晶自体の凝集やPdの凝集は見られなかった。

【0018】次に、硫酸ニックル2、5mmol、次要 リン酸ナトリウム6、5mmol、リンで超2ナリウ 10 人2、5mmolを含むのっき液200mlに対し、P dを含液規持させた球晶50mgを投入し、NaOH水溶液によってpH7、0を保持しながら60℃で30分機許することにより、Pdの速元および無電解N1めっきを行かった。

【0019】得られた球晶は、Niによって表面が一様に接てされまり、旋葉も見られなかった。なお、Niの腹厚は、約0.8μmであり、その能和磁化は、パレクNiの触和磁化が58.6emu/gであるのに対し、27emu/gであった。

[0020]

[0020]

【実施例2】実施例1において、無電解めっきをするに

際し、pH8. Oに保持することにより、NiO順厚を 約 $2\mu m$ にすることができた。

[0021]

【実施例3】実施例1、実施例2において、めっき液の 硫酸ニッケルを塩化ニッケルに代えることにより、同等 のNi皮膜を形成することができた。

【0022】また、硫酸ニッケル、塩化ニッケルに代えて、硫酸網または塩化網を使用することにより、同等の Cu皮膜を形成することができた。

0 [0023]

【比較例1】実施例1、実施例2において、メソフェー ズ球品の酸化処理を省略した。

【0024】球晶自体が凝集し、球晶表面にPdの均一な担抗ができず、均一なNi皮膜を形成することもできなかった。

[0025]

【比較例2】実施例1、実施例2において、Pd(NHs), Cl:の合浸担持に代えて、PdCl:による還 元担持を採用した。

20 【0026】結果は、比較例1と同等であった。 【0027】